

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005年1月13日 (13.01.2005)

PCT

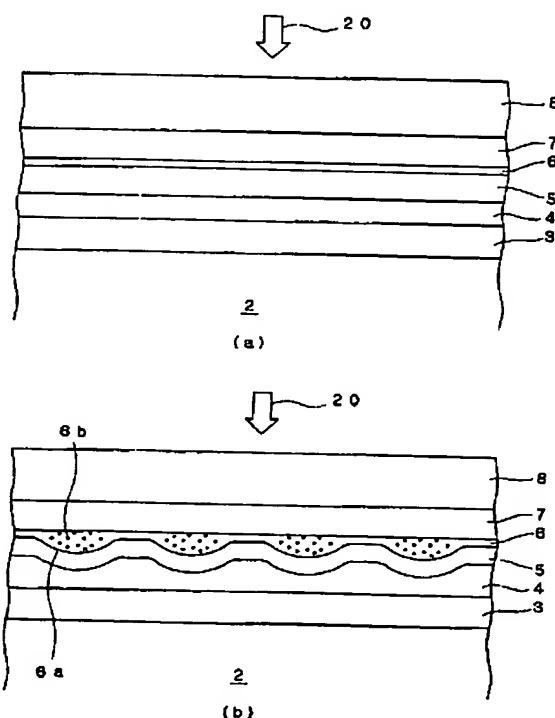
(10) 国際公開番号
WO 2005/004132 A1

- (51) 国際特許分類: G11B 7/24
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2004/009186
- (22) 国際出願日: 2004年6月30日 (30.06.2004)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2003-189274 2003年7月1日 (01.07.2003) JP
- (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): TDK 株式会社 (TDK CORPORATION) [JP/JP]; 〒1038272 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 菊川 隆 (KIKUKAWA, Takashi) [JP/JP]; 〒1038272 東京都
- 中央区日本橋一丁目13番1号 TDK株式会社内 Tokyo (JP). 福澤 成敏 (FUKUZAWA, Narutoshi) [JP/JP]; 〒1038272 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 TDK株式会社内 Tokyo (JP). 小林 龍弘 (KOBAYASHI, Tatsuhiro) [JP/JP]; 〒1038272 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 TDK株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 大石皓一, 外 (OISHI, Koichi et al.); 〒1010063 東京都千代田区神田淡路町一丁目4番1号 友泉淡路町ビル8階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT,

(続葉有)

(54) Title: OPTICAL RECORDING DISC

(54) 発明の名称: 光記録ディスク



(57) Abstract: An optical recording disc capable of recording/reproducing data constituted of a recording mark array including recording marks and blank areas even when the length of the recording marks or the length of the blank area between adjacent recording marks is shorter than a resolution limit, capable of increasing the recording capacity greatly, and capable of enhancing the C/N ratio of a reproduction signal. The optical recording disc comprises a substrate (2), a third dielectric layer (3), a light absorption layer (4), a second dielectric layer (5), a decomposition reactive layer (6) principally containing a platinum oxide, a first dielectric layer (7), and a light transmitting layer (8), characterized in that the second dielectric layer (5) has a thickness of 20-100 nm, the platinum oxide in the decomposition reactive layer (6) is decomposed into platinum and oxygen when the decomposition reactive layer (6) is irradiated with a laser beam (20) through the light transmitting layer (8), cavities are formed by oxygen gas thus produced, and a recording mark is formed on the decomposition reactive layer (6) by fine platinum particles deposited in the cavities.

(57) 要約: 記録マークの長さや、隣り合う記録マーク間のブランク領域の長さが、解像限界未満である場合にも、これらの記録マークおよびブランク領域を含む記録マーク列により構成されたデータを記録し、再生することができ、記録容量を大幅に増大させることができるとともに、再生信号のC/N比を向上させることができる光記録ディスクを提供する。基板2と、第三の誘電体層3と、光吸収層4と、第二の誘

WO 2005/004132 A1

電体層5と、白金酸化物を主成分として含む分解反応層6と、第一の誘電体層7と、光透過層8とを備え、第二に、分解反応層6に主成分として含まれている白金属酸化物が白金と酸素に分解され、生成された酸素ガスによって、空洞が形成されるとともに、白金の微粒子が空洞内に析出することによって、分解反応層6に記録マークが形成されるように構成されたことを特徴とする光記録ディスク。



LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE,

添付公開書類:
— 國際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

明細書

光記録ディスク

技術分野

- [0001] 本発明は、光記録ディスクに関するものであり、さらに詳細には、記録マークの長さや、隣り合う記録マーク間のブランク領域の長さが、解像限界未満である場合にも、これらの記録マークおよびブランク領域を含む記録マーク列により構成されたデータを記録し、再生することができ、記録容量を大幅に増大させることができるとともに、再生信号のC/N比を向上させることができる光記録ディスクに関するものである。

背景技術

- [0002] 従来より、デジタルデータを記録するための記録媒体として、CDやDVDに代表される光記録ディスクが広く利用されているが、近年においては、より大容量で、かつ、高いデータ転送レートを有する光記録ディスクの開発が盛んに行われている。

- [0003] こうした光記録ディスクにおいては、データの記録・再生に用いるレーザ光の波長 λ を小さくするとともに、対物レンズの開口数NAを大きくして、レーザ光のビームスポット径を小さく絞ることにより、光記録ディスクの記録容量の増大が図られている。

発明の開示

発明が解決しようとする課題

- [0004] 光記録ディスクにおいては、光記録ディスクに記録された記録マークの長さ、および、隣り合う記録マーク間の長さ、すなわち、記録マークが形成されていない領域(以下、「ブランク領域」という。)の長さが解像限界未満になると、光記録ディスクからデータを再生することが不可能になる。

- [0005] 解像限界は、レーザ光の波長 λ と、レーザ光を集束するための対物レンズの開口数NAによって決定され、記録マークとブランク領域との繰り返しの周波数、すなわち、空間周波数が $2NA/\lambda$ 以上の場合に、記録マークおよびブランク領域に記録されたデータの読み取りが不可能になる。

- [0006] したがって、読み取り可能な空間周波数に対応する記録マークおよびブランクの長さは、それぞれ、 $\lambda/4NA$ 以上となり、波長 λ のレーザ光を、開口数NAの対物レン

ズによって、光記録ディスクの表面に集光させるときは、 $\lambda / 4NA$ の長さの記録マークおよびブランク領域が、読み取ることができる最短の記録マークおよびブランク領域となる。

- [0007] このように、データを再生する場合には、データの再生が可能な解像限界が存在し、再生することができる記録マークの長さおよびブランク領域の長さに制限がある。したがって、解像限界未満の長さの記録マークおよびブランク領域を形成して、データを記録しても、記録されたデータを再生することができないので、光記録ディスクに、データを記録するときに形成可能な記録マークの長さおよびブランク領域の長さが必然的に制限されるから、通常は、解像限界未満になるような長さの記録マークおよびブランク領域を形成して、光記録ディスクにデータを記録することができない。
- [0008] したがって、光記録ディスクの記録容量を増大させるためには、データの再生に用いるレーザ光の波長 λ を短くし、あるいは、対物レンズの開口数NAを大きくすることによって、解像限界を小さくし、より短い記録マークとブランク領域よりなるデータを再生することができるようになることが要求される。
- [0009] しかしながら、データの再生に用いるレーザ光の波長 λ を短くし、あるいは、対物レンズの開口数NAを大きくすることには限界があり、したがって、解像限界を小さくすることによって、光記録ディスクの記録容量を増大させることには限界があった。
- [0010] また、何らかの方法で、光記録ディスクの記録容量を増大させる場合にも、本来の再生特性が低下しないように、光記録ディスクに記録されたデータを再生したときに、高いC/N比を有する再生信号を得ることができることが必要である。
- [0011] したがって、本発明の目的は、記録マークの長さや、隣り合う記録マーク間のブランク領域の長さが、解像限界未満である場合にも、これらの記録マークおよびブランク領域を含む記録マーク列により構成されたデータを記録し、再生することができ、記録容量を大幅に増大させることができるとともに、再生信号のC/N比を向上させることができる光記録ディスクを提供することにある。

課題を解決するための手段

- [0012] 本発明のかかる目的は、390nmないし420nmの波長 λ を有するレーザ光が、0.7ないし0.9の開口数NAを有する対物レンズによって、集光されて、データが記録さ

れ、再生されるように構成された光記録ディスクであって、基板と、前記基板上に設けられ、10nmないし140nmの厚さを有する第三の誘電体層と、前記第三の誘電体層上に設けられ、5nmないし100nmの厚さを有する光吸收層と、前記光吸收層上に設けられ、20nmないし100nmの厚さを有する第二の誘電体層と、前記第二の誘電体層上に設けられ、2nmないし50nmの厚さを有し、貴金属酸化物を主成分として含む分解反応層と、前記分解反応層上に設けられる第一の誘電体層と、前記第一の誘電体層上に設けられ、10 μ mないし200 μ mの厚さを有する光透過層とを備え、前記光透過層を介して、前記レーザ光が照射されたときに、前記分解反応層に主成分として含まれている前記貴金属酸化物が貴金属と酸素に分解され、生成された酸素ガスによって、空洞が形成されるとともに、前記貴金属の微粒子が前記空洞内に析出することによって、前記分解反応層に記録マークが形成されるように構成されたことを特徴とする光記録ディスクによって達成される。

- [0013] 本発明者の研究によれば、貴金属酸化物を主成分として含む分解反応層を備えた光記録ディスクに、0.7ないし0.9の開口数NAを有する対物レンズによって、光透過層を介して、390nmないし420nmの波長 λ を有するレーザ光を集光すると、分解反応層に主成分として含まれている貴金属酸化物が貴金属と酸素に分解され、生成された酸素ガスによって、分解反応層内に空洞が形成されるとともに、貴金属の微粒子が空洞内に析出し、分解反応層に記録マークが形成されて、データが記録され、こうして、データが光記録ディスクに記録された場合には、記録マーク列を構成する記録マークの長さや、隣り合う記録マーク間のブランク領域の長さが、解像限界未満であるときにも、390nmないし420nmの波長 λ を有するレーザ光を、0.7ないし0.9の開口数NAを有する対物レンズを用いて、光透過層を介して、光記録ディスクに集光することによって、データが再生可能であることが見出されている。
- [0014] 分解反応層に主成分として含まれている貴金属酸化物が貴金属と酸素に分解され、生成された酸素ガスによって、分解反応層内に空洞が形成されるとともに、貴金属の微粒子が空洞内に析出し、分解反応層に記録マークが形成されて、データが記録された場合に、記録マーク列を構成する記録マークの長さや、隣り合う記録マーク間のブランク領域の長さが、解像限界未満であるときでも、データを再生することができ

るという理由は必ずしも明らかではないが、空洞内に析出した貴金属の微粒子に、再生用のレーザ光が照射されることにより、近接場光が発生し、解像限界がなくなったためか、あるいは、空洞内に析出した貴金属の微粒子と照射されたレーザ光との相互作用によって、解像限界が小さくなつたためではないかと推測される。

- [0015] さらに、本発明者の研究によれば、第二の誘電体層の厚さと、分解反応層に記録マークが形成されて、記録されたデータを再生したときのC/N比とが、密接な関係にあり、第二の誘電体層が、20nmないし100nmの厚さを有している場合に、分解反応層に形成された記録マークを再生したときのC/N比をより一層向上させることができ可能になることが見出されており、本発明によれば、第二の誘電体層が、20nmないし100nmの厚さを有しているから、分解反応層に空洞が形成されることによって、記録マークが形成されて、記録されたデータを再生したときに、高いC/N比の再生信号を得ることが可能となる。
- [0016] したがって、本発明によれば、分解反応層に空洞を形成するとともに、貴金属の微粒子を空洞内に析出させて、分解反応層に記録マークを形成することによって、記録マーク列を構成する記録マークの長さや、隣り合う記録マーク間のブランク領域の長さが、解像限界未満であるときでも、データの再生が可能になるから、光記録ディスクに、より高密度に、データを記録することができ、したがって、光記録ディスクの記憶容量を大幅に増大させることができ可能となり、さらに、第二の誘電体層が20nmないし100nmの厚さを有しているので、分解反応層に空洞が形成されることによって、記録マークが形成されて、記録されたデータを再生したときに、高いC/N比の再生信号を得ることが可能となる。
- [0017] 本発明において、分解反応層に主成分として含まれる貴金属酸化物は、とくに限定されるものではないが、酸化物の形成し易さ、近接場光の発生効率の観点から、銀、白金およびパラジウムよりなる群から選ばれる一種の貴金属を含む酸化物が好ましく、とくに、白金酸化物PtO_xが、分解温度が高いため、好ましい。
- [0018] 白金酸化物PtO_xは、他の貴金属酸化物に比べて、分解温度が高く、したがって、記録用のパワーに設定されたレーザ光を照射して、記録マークを形成する際に、レーザ光が照射された領域から、周囲の分解反応層に、熱が拡散しても、レーザ光が

照射された領域以外の領域で、白金酸化物PtO_xの分解反応が生じることが防止されるから、分解反応層の所望の領域に、空洞を形成して、記録マークを形成することが可能になる。

- [0019] また、高いパワーの再生用レーザ光が照射されて、データが再生される場合においても、白金酸化物PtO_xは、他の貴金属酸化物に比べて、分解温度が高いから、白金酸化物が白金と酸素に分解されるおそれがなく、したがって、繰り返し、光記録ディスクに記録されたデータを再生しても、記録マークの形状が変化することなく、空洞が形成され、また、記録マークが形成された領域以外の領域に、新たに空洞が形成されることもないから、光記録ディスクの再生耐久性を向上させることが可能になる。
- [0020] 本発明において、記録マークの長さや、隣り合う記録マーク間のブランク領域の長さが、解像限界未満である場合にも、高いC/N比を有する再生信号を得るために、白金酸化物の一般式PtO_xにおいて、xが0.5以上、4.0以下であることが好ましく、1.0以上、3未満であることがより好ましい。
- [0021] 本発明において、貴金属酸化物として、酸化銀AgO_yを用いる場合には、yが0.5以上、1.5以下であることが好ましく、0.5以上、1.0以下であることがより好ましい。
- [0022] 本発明において、好ましくは、白金酸化物が分解して、形成される白金の微粒子は、分解反応層に形成すべき空洞の大きさよりも小さい粒径を有しており、白金酸化物が分解して、形成される白金の微粒子が、通常、形成される空洞の大きさに比べて十分に小さい場合には、空洞内に析出した白金の微粒子によって、空洞の形状が悪影響を受け、記録マークの形状に、望ましくない変化が生じることを効果的に防止することが可能になる。ここに、白金の微粒子の粒径は、白金の微粒子が球形であるときの直径として定義される。
- [0023] 本発明において、第二の誘電体層は、20ないし100nmの厚さを有するように形成され、好ましくは、40nmないし100nmの厚さを有するように形成され、さらに好ましくは、50nmないし100nmの厚さを有するように形成される。
- [0024] 本発明において、第二の誘電体層を形成するための材料は、とくに限定されるものではなく、たとえば、酸化物、窒化物、硫化物、フッ化物またはこれらの組み合わせを

主成分とする誘電体材料によって、第二の誘電体層を形成することができ、とくに、第二の誘電体層は、Si、Zn、Al、Ta、Ti、Co、Zr、Pb、Ag、Zn、Sn、Ca、Ce、V、Cu、Fe、Mgよりなる群から選ばれる少なくとも一種の金属を含む酸化物、窒化物、硫化物、フッ化物あるいはこれらの複合物によって、形成されることが好ましく、ZnSと SiO_2 との混合物によって形成されることが、より好ましい。

- [0025] 本発明において、光記録ディスクは、第二の誘電体層の下に、5nmないし100nmの層厚を有する光吸収層を備えている。
- [0026] 本発明において、光吸収層は、光透過層を介して、レーザ光が照射されたときに、レーザ光を吸収して、発熱するように構成されている。
- [0027] 光透過層を介して、レーザ光が照射されたときに、光吸収層がレーザ光を吸収して、発熱するように構成されている場合には、レーザ光が照射されたときに、分解反応層自身が発熱し難くても、光吸収層から伝達される熱によって、分解反応層に主成分として含まれている貴金属酸化物を貴金属と酸素に分解させることができ、したがって、分解反応層が容易に変形しやすくなるように、分解反応層を薄層化しても、また、分解反応層が、レーザ光の透過性の高い貴金属酸化物を含んでいても、光記録ディスクに、レーザ光を照射することにより、所望のように、貴金属酸化物を分解させて、記録マークを形成することが可能になる。
- [0028] 本発明において、光吸収層は、レーザ光の吸収率が高く、熱伝導率の低い材料を含んでいることが好ましく、SbおよびTeの少なくとも一方を含んでいることが好ましい。
- [0029] 本発明において、光吸収層に含まれるSbおよびTeの少なくとも一方を含む合金としては、 $(\text{Sb}_{\frac{a}{a}} \text{Te}_{\frac{1-a}{1-a}})_{\frac{1-b}{1-b}} M_b$ 、または $\{(GeTe)_c (\text{Sb}_{\frac{2}{2}} \text{Te}_{\frac{3}{3}})_{\frac{1-c}{1-c}}\}_{\frac{d}{d}} M_{\frac{1-d}{1-d}}$ で表わされる組成を有するものがとくに好ましい。ここに、Mは、Sb、TeおよびGeを除く元素を表わす。
- [0030] 光吸収層に含まれるSbおよびTeの少なくとも一方を含む合金が、 $(\text{Sb}_{\frac{a}{a}} \text{Te}_{\frac{1-a}{1-a}})_{\frac{1-b}{1-b}} M_b$ で表される組成を有するもののときは、aおよびbは、 $0 \leq a \leq 1$ 、かつ、 $0 \leq b \leq 0.25$ であることが好ましい。bが0.25を越えているときは、光の吸収係数が光吸収層に要求される値よりも低くなり、また、熱伝導性が光吸収層に要求される値よりも低くなり、好ましくない。

- [0031] 一方、光吸收層に含まれるSbおよびTeの少なくとも一方を含む合金が、 $\{(GeTe)_{c} (Sb_2 Te_3)_{1-c}\}_d M_{1-d}$ で表される組成を有するもののときは、 $1/3 \leq c \leq 2/3$ 、かつ、 $0.9 \leq d$ に設定することが好ましい。
- [0032] 元素Mは、とくに限定されるものではないが、In、Ag、Au、Bi、Se、Al、P、H、Si、C、V、W、Ta、Zn、Mn、Ti、Sn、Pb、Pd、N、Oおよび希土類元素(Sc、Yおよびランタノイド)よりなる群から選ばれる少なくとも1種の元素を主成分として含むことが好ましい。とくに、390nmないし420nmの波長 λ を有するレーザ光を用いる場合には、元素Mとして、Ag、Inおよび希土類元素よりなる群から選ばれる少なくとも一種の元素を主成分として含むことが好ましい。
- [0033] 本発明において、レーザ光が照射されて、分解反応層が、貴金属と酸素に分解し、空洞が形成される際に、第二の誘電体層および光吸收層が変形することが好ましい。
- [0034] 第二の誘電体層および光吸收層が変形した領域は、第二の誘電体層および光吸收層が変形しない領域と、光学特性が異なるので、再生信号のC/N比をより一層向上させることができる。

発明の効果

- [0035] 本発明によれば、記録マークの長さや、隣り合う記録マーク間のブランク領域の長さが、解像限界未満である場合にも、これらの記録マークおよびブランク領域を含む記録マーク列により構成されたデータを記録し、再生することができ、記録容量を大幅に増大させることができるとともに、再生信号のC/N比を向上させることができる光記録ディスクを提供することが可能となる。

図面の簡単な説明

- [0036] [図1]図1は、本発明の好ましい実施態様にかかる光記録ディスクの略断面図である。
- [図2]図2は、図1のAで示された部分の略拡大断面図である。
- [図3]図3(a)は、データが記録される前の光記録ディスクの一部拡大略断面図であり、図3(b)は、データが記録された後の光記録ディスクの一部拡大略断面図である。

符号の説明

- [0037] 1 光記録ディスク
2 基板
3 第三の誘電体層
4 光吸收層
5 第二の誘電体層
6 分解反応層
7 第三の誘電体層
8 光透過層
20 レーザ光

発明を実施するための最良の形態

- [0038] 以下、添付図面に基づいて、本発明の好ましい実施態様につき、詳細に説明を加える。
- [0039] 図1は、本発明の好ましい実施態様にかかる光記録ディスクの略斜視図であり、図2は、図1に示された光記録ディスクのトラックに沿った断面のうち、Aで示される部分の略拡大断面図である。
- [0040] 図1および図2に示されるように、本実施態様にかかる光記録媒体1は、基板2を備え、基板2上に、第三の誘電体層3と、光吸收層4と、第二の誘電体層5と、分解反応層6と、第一の誘電体層7と、光透過層8が、この順に、積層されている。
- [0041] 本実施態様においては、図1に示されるように、光記録ディスク1は、光透過層8側から、レーザ光20が照射されて、データが記録され、記録されたデータが再生されるよう構成されている。レーザ光20は、390nmないし420nmの波長 λ を有し、開口数NAが0.7ないし0.9の対物レンズによって、光記録ディスク1に集光される。
- [0042] 基板2は、光記録ディスク1に求められる機械的強度を確保するための支持体として、機能する。
- [0043] 基板2を形成するための材料は、光記録ディスク1の支持体として機能することができれば、とくに限定されるものではない。基板2は、たとえば、ガラス、セラミックス、樹脂などによって、形成することができる。これらのうち、成形の容易性の観点から、樹脂が好ましく使用される。このような樹脂としては、ポリカーボネート樹脂、アクリル樹

脂、エポキシ樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリエチレン樹脂、ポリプロピレン樹脂、シリコーン樹脂、フッ素系樹脂、ABS樹脂、ウレタン樹脂などが挙げられる。これらの中でも、加工性、光学特性などの点から、ポリカーボネート樹脂がとくに好ましい。

- [0044] 本実施態様においては、基板2は、ポリカーボネート樹脂によって形成され、約1.1mmの厚さを有している。
- [0045] 図2に示されるように、基板2の表面には、第三の誘電体層3が形成されている。
- [0046] 本実施態様においては、第三の誘電体層3は、基板2を保護するとともに、その上に形成される光吸收層4を、機能的、化学的に保護する機能を有している。
- [0047] 第三の誘電体層3を形成するための誘電体材料は、とくに限定されるものではなく、Si、Zn、Al、Ta、Ti、Co、Zr、Pb、Ag、Zn、Sn、Ca、Ce、V、Cu、Fe、Mgよりなる群から選ばれる少なくとも一種の金属を含む酸化物、窒化物、硫化物、フッ化物、あるいは、これらの複合物によって形成されることが好ましい。
- [0048] 第三の誘電体層3は、たとえば、第三の誘電体層3の構成元素を含む化学種を用いた気相成長法によって、基板2の表面上に形成することができる。気相成長法としては、真空蒸着法、スパッタリング法などが挙げられる。
- [0049] 第三の誘電体層3の厚さは、とくに限定されるものではないが、10nmないし140nmが好ましい。
- [0050] 図2に示されるように、第三の誘電体層3の表面上には、光吸收層4が形成されている。
- [0051] 本実施態様において、光吸收層4は、光記録ディスク1に、記録用のパワーに設定されたレーザ光20が照射されたときに、レーザ光20を吸収して、発熱し、生成した熱を、後述する分解反応層6に伝達する機能を有している。
- [0052] 本実施態様においては、光吸收層4は、光の吸収係数が高く、熱伝導率の低いSbおよびTeの少なくとも一方を含む合金によって形成されている。
- [0053] SbおよびTeの少なくとも一方を含む合金としては、 $Sb_a Te_{1-a} M_b$ 、または{(Ge Te)_c (Sb₂ Te₃)_d}_{1-c-d} M_{1-d}で表わされる組成を有するものがとくに好ましい。ここに、Mは、Sb、TeおよびGeを除く元素を表わす。
- [0054] 光吸收層4に含まれるSbおよびTeの少なくとも一方を含む合金が、(Sb_a Te_{1-a})_{1-b}

M_b で表される組成を有するもののときは、 $0 \leq a \leq 1$ 。 $0 \leq b \leq 0.25$ であることが好ましい。bが0.25を越えているときは、光の吸収係数が光吸收層4に要求される値よりも低くなり、また、熱伝導性が光吸收層4に要求される値よりも低くなり、好ましくない。

- [0055] 一方、光吸收層4に含まれるSbおよびTeの少なくとも一方を含む合金が、 $\{(GeTe)_{c/(Sb_2Te_3)_{1-c}}\}_{d/M_{1-d}}$ で表される組成を有するもののときは、 $1/3 \leq c \leq 2/3$ 、かつ、 $0.9 \leq d$ であることが好ましい。
- [0056] 元素Mは、とくに限定されるものではないが、In、Ag、Au、Bi、Se、Al、P、H、Si、C、V、W、Ta、Zn、Mn、Ti、Sn、Pb、Pd、N、Oおよび希土類元素(Sc、Yおよびランタノイド)よりなる群から選ばれる少なくとも1種の元素を主成分として含むことが好ましい。とくに、390nmないし420nmの波長λを有するレーザ光を用いる場合には、元素Mとして、Ag、Inおよび希土類元素よりなる群から選ばれる少なくとも一種の元素を主成分として含むことが好ましい。
- [0057] 光吸收層4は、光吸收層4の構成元素を含む化学種を用いた気相成長法によって、第三の誘電体層3の表面上に形成することができ、気相成長法としては、真空蒸着法、スパッタリング法などが挙げられる。
- [0058] 光吸收層4は、5nmないし100nmの厚さを有していることが好ましい。光吸收層4の厚さが、5nm未満である場合には、光吸収率が低すぎ、一方、光吸收層4の厚さが、100nmを越えると、後述のように、分解反応層6に空洞が形成される際に、光吸收層4が変形し難くなり、好ましくない。
- [0059] 図2に示されるように、光吸收層4の表面上には、第二の誘電体層5が形成されている。
- [0060] 本実施態様において、第二の誘電体層5は、後述する第一の誘電体層7とともに、後述する分解反応層6を、機械的、化学的に保護する機能を有している。
- [0061] 第二の誘電体層5を形成するための材料は、とくに限定されるものではなく、たとえば、酸化物、窒化物、硫化物、フッ化物、または、これらの組み合わせを主成分とする誘電体材料によって、第二の誘電体層5を形成することができ、とくに、第二の誘電体層5は、Si、Zn、Al、Ta、Ti、Co、Zr、Pb、Ag、Zn、Sn、Ca、Ce、V、Cu、Fe、Mgよりなる群から選ばれる少なくとも一種の金属を含む酸化物、窒化物、硫化物、フ

シ化物あるいはこれらの複合物によって、形成されることが好ましく、ZnSとSiO₂との混合物によって形成されることが、より好ましい。

- [0062] 第二の誘電体層5は、第二の誘電体層5の構成元素を含む化学種を用いた気相成長法によって、光吸收層4の表面上に形成することができ、気相成長法としては、真空蒸着法、スパッタリング法などが挙げられる。
- [0063] 第二の誘電体層5は、20ないし100nmの厚さを有するように形成され、好ましくは、40nmないし100nmの厚さを有するように形成され、50nmないし100nmの厚さを有するように形成されることがより好ましいが、この範囲内であれば、第二の誘電体層5の厚さは格別限定されるものではない。
- [0064] 図2に示されるように、第二の誘電体層5の表面上には、分解反応層6が形成されている。
- [0065] 本実施態様においては、分解反応層6は、記録層の一部として用いられ、光記録ディスク1にデータが記録される際に、分解反応層6に、記録マークが形成される。
- [0066] 本実施態様において、分解反応層6は、白金酸化物PtOxを主成分として含んでいる。
- [0067] 本実施態様において、記録マークの長さや、隣り合う記録マーク間のブランク領域の長さが、解像限界未満である場合にも、高いC/N比を有する再生信号を得るために、 $1.0 \leq x < 3.0$ であることがより好ましい。
- [0068] 分解反応層6は、分解反応層6に主成分として含まれる構成元素を含む化学種を用いた気相成長法によって、第二の誘電体層5の表面上に形成することができ、気相成長法としては、真空蒸着法、スパッタリング法などが挙げられる。
- [0069] 分解反応層6は、2nmないし50nmの厚さを有するように形成されることが好ましい。
- [0070] 図2に示されるように、分解反応層6の表面上には、第一の誘電体層7が形成されている。
- [0071] 本実施態様において、第一の誘電体層7は、分解反応層6を機械的、化学的に保護する機能を有している。
- [0072] 第一の誘電体層7を形成するための材料はとくに限定されるものではないが、Si、Z

n、Al、Ta、Ti、Co、Zr、Pb、Ag、Zn、Sn、Ca、Ce、V、Cu、Fe、Mgよりなる群から選ばれる少なくとも一種の金属を含む酸化物、窒化物、硫化物、フッ化物、あるいは、これらの複合物から形成されることが好ましい。

- [0073] 第一の誘電体層7は、第一の誘電体層7の構成元素を含む化学種を用いた気相成長法によって、分解反応層6の表面上に形成することができ、気相成長法としては、真空蒸着法、スパッタリング法などが挙げられる。
- [0074] 図2に示されるように、第一の誘電体層7の表面上には、光透過層8が形成されている。
- [0075] 光透過層8は、レーザ光20が透過する層であり、その表面は、レーザ光20の入射面を形成している。
- [0076] 光透過層8は、 $10\text{ }\mu\text{m}$ ないし $200\text{ }\mu\text{m}$ の厚さを有していることが好ましく、より好ましくは、光透過層8は、 $50\text{ }\mu\text{m}$ ないし $150\text{ }\mu\text{m}$ の厚さを有している。
- [0077] 光透過層8を形成するための材料は、光学的に透明で、使用されるレーザ光20の波長領域である 390nm ないし 420nm での光学吸収および反射が少なく、複屈折が小さい材料であれば、とくに限定されるものではなく、スピニコーティング法などによって、光透過層8が形成される場合には、紫外線硬化型樹脂、電子線硬化型樹脂、熱硬化型樹脂などが、光透過層8を形成するために用いられ、紫外線硬化型樹脂、電子線硬化型樹脂などの活性エネルギー線硬化型樹脂が、光透過層8を形成するために、とくに好ましく使用される。
- [0078] 光透過層8は、第一の誘電体層7の表面に、光透過性樹脂によって形成されたシートを、接着剤を用いて、接着することによって、形成されてもよい。
- [0079] 光透過層8の膜厚は、スピニコーティング法により、光透過層8を形成する場合には、 $10\text{ }\mu\text{m}$ ないし $200\text{ }\mu\text{m}$ が好ましく、光透過性樹脂によって形成されたシートを、接着剤を用いて、第一の誘電体層7の表面に接着して、光透過層8を形成する場合には $50\text{ }\mu\text{m}$ ないし $150\text{ }\mu\text{m}$ が好ましい。
- [0080] 以上のように構成された光記録ディスク1には、次のようにして、データが記録され、データが再生される。
- [0081] 図3(a)は、データが記録される前の光記録ディスク1の一部拡大略断面図であり、

- 図3(b)は、データが記録された後の光記録ディスク1の一部拡大略断面図である。
- [0082] 光記録ディスク1にデータを記録する際には、光透過層8を介して、光記録ディスク1にレーザ光20が照射される。
- [0083] 本実施態様においては、データを高い記録密度で記録するため、390nmないし420nmの波長 λ を有するレーザ光20を、0.7ないし0.9の開口数NAを有する対物レンズによって、光記録ディスク1に集光するように構成されている。
- [0084] また、レーザ光20のパワーは、4mWより高く、12mW以下に設定される。ここに、レーザ光20のパワーは、光記録ディスク1の表面におけるレーザ光20のパワーとして、定義される。
- [0085] 記録用のパワーに設定されたレーザ光20が、光記録ディスク1に照射されると、光吸收層4が光の吸収係数が高いSbおよびTeの少なくとも一方を含む合金によって形成されているため、レーザ光20が照射された光吸收層4の領域が加熱される。
- [0086] 光吸收層4で生成された熱は、分解反応層6に伝達され、分解反応層6の温度が上昇する。
- [0087] 分解反応層6に主成分として含まれる白金酸化物は、レーザ光20に対する透過性が高いため、レーザ光20が照射されても、分解反応層6自体は発熱し難く、3nmないし6nmの厚さを有する分解反応層6の温度を、白金酸化物の分解温度以上に上昇させることは困難であるが、本実施態様においては、光の吸収係数が高いSbおよびTeの少なくとも一方を含む合金によって形成された光吸收層4が設けられているから、光吸收層4が発熱し、光吸收層4で生成された熱が、分解反応層6に伝達され、分解反応層6の温度が上昇する。
- [0088] こうして、分解反応層6が、白金酸化物の分解温度以上に加熱され、分解反応層6に主成分として含まれている白金酸化物が、白金と酸素に分解される。
- [0089] その結果、図3(b)に示されるように、白金酸化物が分解して、生成された酸素ガスによって、分解反応層6中に、空洞7aが形成され、白金の微粒子7bが空洞7a内に析出する。
- [0090] 同時に、図3(b)に示されるように、酸素ガスの圧力によって、第二の誘電体層5とともに、分解反応層6が変形する。

- [0091] こうして、空洞7aが形成され、第二の誘電体層5および分解反応層6が変形した領域は、他の領域とは異なる光学特性を有するため、空洞7aが形成され、第二の誘電体層5および分解反応層6が変形した領域によって、記録マークが形成される。
- [0092] 本実施態様においては、こうして形成される記録マークおよび隣り合った記録マーク間のブランク領域の中には、 $\lambda / 4NA$ よりも長さが短いものが含まれ、解像限界未満の記録マーク列が形成される。
- [0093] また、本実施態様においては、分解反応層6が、分解温度が高い白金酸化物を主成分として含んでいるから、記録用のパワーに設定されたレーザ光20を照射して、記録マークを形成する際に、レーザ光20が照射された領域から、熱が周囲の分解反応層6に拡散した場合にも、レーザ光が照射された領域以外の領域で、白金酸化物の分解反応が生じることが防止され、したがって、分解反応層6の所望の領域に、空洞7aを形成して、記録マークを形成することが可能になる。
- [0094] さらに、本実施態様においては、白金酸化物が分解して、白金の微粒子6bが、空洞6a内に、析出して、記録マークが形成されるが、白金の微粒子6bの粒径は、分解反応層6に形成すべき空洞6aの大きさよりも小さいから、空洞6a内に析出した白金の微粒子6bによって、空洞6aの形状が悪影響を受け、記録マークの形状に、望ましくない変化が生じることを効果的に防止することが可能になる。
- [0095] こうして、光記録ディスク1にデータが記録され、光記録ディスク1に記録されたデータは、以下のようにして、再生される。
- [0096] 光記録ディスク1に記録されたデータを再生するに際しては、まず、390nmないし420nmの波長 λ を有するレーザ光20を、0.7ないし0.9の開口数NAを有する対物レンズによって、光記録ディスク1に集光させる。
- [0097] 本実施態様においては、データを再生するために光記録ディスク1に照射されるレーザ光20のパワーは、通常よりも高く、1mWないし4mWに設定される。
- [0098] 本発明者の研究によれば、こうして、390nmないし420nmの波長 λ を有するレーザ光20を、0.7ないし0.9の開口数NAを有する対物レンズを用いて、光透過層8を介して、光記録ディスク1に集光することによって、記録マーク列を構成する記録マークの長さや、隣り合う記録マーク間のブランク領域の長さが、解像限界未満であるとき

にも、データが再生可能であることが見出されている。

[0099] 分解反応層6に主成分として含まれている白金酸化物が白金と酸素に分解され、生成された酸素ガスによって、分解反応層6内に空洞7aが形成されるとともに、白金の微粒子7bが空洞7a内に析出し、分解反応層6に記録マークが形成されて、データが記録された場合に、記録マーク列を構成する記録マークの長さや、隣り合う記録マーク間のブランク領域の長さが、解像限界未満であるときでも、データを再生することができるという理由は必ずしも明らかではないが、空洞7a内に析出した白金の微粒子7bに、再生用のレーザ光20が照射されることにより、近接場光が発生し、解像限界がなくなったためか、あるいは、空洞7a内に析出した白金の微粒子7bと照射されたレーザ光20との相互作用によって、解像限界が小さくなったためではないかと推測される。

[0100] 本実施態様においては、分解反応層6は、分解温度が高い白金酸化物を主成分として含んでいるから、高いパワーの再生用レーザ光が照射されて、データが再生される場合においても、白金酸化物が白金と酸素に分解されるおそれがなく、したがって、繰り返し、光記録ディスク1に記録されたデータを再生しても、記録マークの形状が変化することではなく、空洞7aが形成され、また、記録マークが形成された領域以外の領域に、新たに空洞が形成されることもないから、光記録ディスク1の再生耐久性を向上させることが可能になる。

[0101] さらに、本発明者の研究によれば、第二の誘電体層5の厚さと、分解反応層6に記録マークが形成されて、記録されたデータを再生したときのC/N比とが、密接な関係にあり、第二の誘電体層5が、20nmないし100nmの厚さを有している場合に、分解反応層6に形成された記録マークを再生したときのC/N比をより一層向上させることが可能になることが見出されており、本実施態様によれば、第二の誘電体層5が、20nmないし100nmの厚さを有しているから、分解反応層6に空洞6aが形成されることによって、記録マークが形成されて、記録されたデータを再生したときに、高いC/N比の再生信号を得ることが可能となる。

[0102] 以上のとおり、本実施態様によれば、分解反応層6に空洞7aを形成するとともに、白金の微粒子7bを空洞7a内に析出させて、分解反応層6に記録マークを形成する

ことにより、記録マーク列を構成する記録マークの長さや、隣り合う記録マーク間のブランク領域の長さが、解像限界未満であるときでも、データの再生が可能になるから、光記録ディスク1に、より高密度に、データを記録することができ、したがって、光記録ディスク1の記憶容量を大幅に増大させることが可能になり、さらに、第二の誘電体層5が、20nmないし100nmの厚さを有しているから、分解反応層6に空洞6aが形成されることによって、記録マークが形成されて、記録されたデータを再生したときに、高いC/N比の再生信号を得ることが可能となる。

実施例

[0103] 以下、本発明の効果をより明瞭なものとするため、実施例および比較例を掲げる。

[0104] 実施例1

1. 1mmの厚さと120mmの直径を有するポリカーボネート基板をスパッタリング装置にセットし、ポリカーボネート基板上に、ZnSとSiO₂の混合物をターゲットとして、スパッタリング法により、80nmの厚さを有する第三の誘電体層を形成した。ZnSとSiO₂の混合物中のZnSとSiO₂のモル比率は、80:20であった。

[0105] 次いで、第三の誘電体層の表面に、Ag、In、Sb、Teをターゲットとして、スパッタリング法により、60nmの厚さを有する光吸収層を形成した。光吸収層の組成は、原子比で、Ag_{5.9}In_{4.4}Sb_{61.1}Te_{28.6}とした。

[0106] さらに、光吸収層の表面に、ZnSとSiO₂の混合物よりなるターゲットを用いて、スパッタリング法により、40nmの厚さを有する第二の誘電体層を形成した。ZnSとSiO₂の混合物中のZnSとSiO₂のモル比率は、80:20であった。

[0107] 次いで、第二の誘電体層の表面に、ArとO₂との混合ガス雰囲気中で、Ptターゲットを、スパッタリングすることにより、PtO_xを主成分として含む分解反応層を形成した。形成されたPtO_xにおけるxは1.5であった。

[0108] さらに、分解反応層の表面に、ZnSとSiO₂の混合物よりなるターゲットを用いて、スパッタリング法により、100nmの厚さを有する第一の誘電体層を形成した。ZnSとSiO₂の混合物中のZnSとSiO₂のモル比率は、80:20であった。

[0109] 最後に、アクリル系紫外線硬化性樹脂を、溶剤に溶解して、調整した樹脂溶液を、第一の誘電体層の表面に、スピノーティング法によって、塗布して、塗布層を形成

し、塗布層に紫外線を照射して、アクリル系紫外線硬化性樹脂を硬化させ、 $100\text{ }\mu\text{m}$ の層厚を有する光透過層を形成した。

- [0110] こうして、分解反応層および光吸收層が形成された光記録ディスクサンプル#1を作製した。
- [0111] 光記録ディスクサンプル#1を、パルステック工業株式会社製の光記録媒体評価装置「DDU1000」(商品名)にセットし、波長が405nmの青色レーザ光を、記録用レーザ光として用い、NA(開口数)が0.85の対物レンズを用いて、レーザ光を、光透過層を介して、集光し、記録マークの長さが、それぞれ、60nm、70nm、80nm、120nm、160nm、200nm、240nm、280nmおよび320nmとなるように、以下の条件下で、光記録ディスクサンプル#1の分解反応層に記録マークを形成した。このとき、光吸收層の相状態に変化は認められなかった。
- [0112] 記録線速度:6m／秒
記録パワー:5.5mW
記録方式:オングループ記録
記録マークの形成後、同じ光記録媒体評価装置を用いて、以下の条件下で、光記録ディスクサンプル#1に記録されたデータを再生し、再生信号のC/N比を測定した。ここに、レーザ光の再生パワーは2.0mWに設定した。
- [0113] 測定結果は、表1に示されている。
- [0114] [表1]

記録マーク長(nm)	60	70	80	120	100	200	240	280	320
C/N比(dB)	23.9	30.9	36.5	35.2	36.8	39.9	40.5	42.3	41

表1に示されるように、分解反応層を備えている光記録ディスクサンプル#1においては、解像限界以下の60nm、70nm、80nm、120nmの長さを有する記録マークを形成して、記録したデータを再生したときに、再生信号のC/N比が、それぞれ、23.9dB、30.9dB、36.5dB、35.2dBとなり、分解反応層に空洞を形成することによって、記録マークを形成した場合には、解像限界以下の長さを有する記録マークを形成することによってデータが記録されても、十分に高いC/N比の再生信号を得る

ことができる事が判明した。

- [0115] 一方、解像限界より長い160nm、200nm、240nm、280nmおよび320nmの長さを有する記録マークを形成したときにも、再生信号のC/N比は、それぞれ、36.8dB、39.9dB、40.5dB、42.3dB、41.0dBとなり、分解反応層に空洞を形成することによって、記録マークを形成した場合には、解像限界以下のものだけでなく、解像限界より長い長さを有する記録マークを形成してデータを記録したときにも、高いC/N比の再生信号を得ることができることが判明した。

[0116] 実施例2

第二の誘電体層の厚さを20nmにした点を除き、光記録ディスクサンプル#1と同様にして、光記録ディスクサンプル#2を作製した。

- [0117] 第二の誘電体層の厚さを60nmにした点を除き、光記録ディスクサンプル#1と同様にして、光記録ディスクサンプル#3を作製した。

- [0118] 実施例1で用いた光記録媒体評価装置と同じ光記録媒体評価装置を用いて、記録マークの長さが、それぞれ、60nm、70nm、80nm、120nm、160nm、200nm、240nm、280nmおよび320nmとなるように、以下の条件で、光記録ディスクサンプル#1ないし#3の分解反応層に、記録マークを形成した。このとき、光記録ディスクサンプル#1ないし#3の光吸収層の相状態に変化は認められなかった。

- [0119] 記録線速度:6m/秒

記録パワー:7.0mW

記録方式:オングループ記録

記録マークの形成後、同じ光記録媒体評価装置を用いて、光記録ディスクサンプル#1ないし#3に記録されたデータを再生し、再生信号のC/N比を測定した。ここに、レーザ光の再生パワーは2.4mWに設定した。

- [0120] 測定結果は、表2に示されている。

- [0121] [表2]

記録マーク長	サンプル# 2 の C/N 比(dB)	サンプル# 1 の C/N 比(dB)	サンプル# 3 の C/N 比(dB)
60 (nm)	21.2	24.2	26.1
70 (nm)	30.3	32.6	35.3
80 (nm)	34.6	37.9	38.7
160 (nm)	42.6	40.8	45.0
200 (nm)	42.6	43.8	47.5
240 (nm)	44.4	44.4	47.9
250 (nm)	44.1	42.8	46.4
320 (nm)	45.5	42.5	43.3

表2に示されるように、40nmの厚さの第二の誘電体層が形成された光記録ディスクサンプル#1および60nmの厚さの第二の誘電体層が形成された光記録ディスクサンプル#3においては、20nmの厚さの第二の誘電体層が形成された光記録ディスクサンプル#2に比して、より高いC/N比の再生信号を得られることが認められ、とくに、60nmの厚さの第二の誘電体層が形成された光記録ディスクサンプル#2においては、再生信号のC/N比が大幅に向上去ることが認められた。

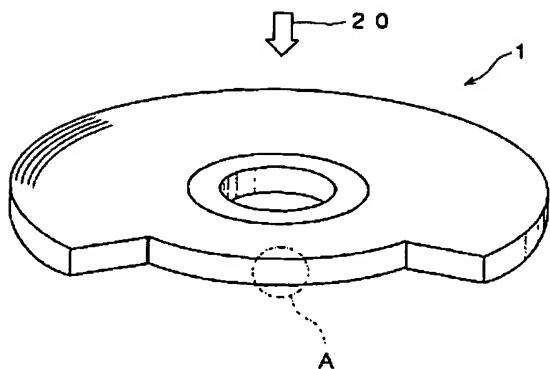
- [0122] 一方、40nmの厚さの第二の誘電体層が形成された光記録ディスクサンプル#1においては、分解反応層に形成された記録マークの長さが240nmを越えると、再生信号のC/N比が、20nmの厚さの第二の誘電体層が形成された光記録ディスクサンプル#2よりも低くなり、60nmの厚さの第二の誘電体層が形成された光記録ディスクサンプル#3においても、分解反応層に形成された記録マークの長さが320nmを越えると、再生信号のC/N比が、光記録ディスクサンプル#2よりも低くなることが認められたが、いずれも、再生信号のC/N比は十分に高く、再生信号のC/N比が低下しても、実用上、データの再生に問題が生じることはない。
- [0123] 本発明は、以上の実施態様および前記実施例に限定されることなく、特許請求の範囲に記載された発明の範囲内で種々の変更が可能であり、それらも本発明の範囲内に包含されるものであることはいうまでもない。

請求の範囲

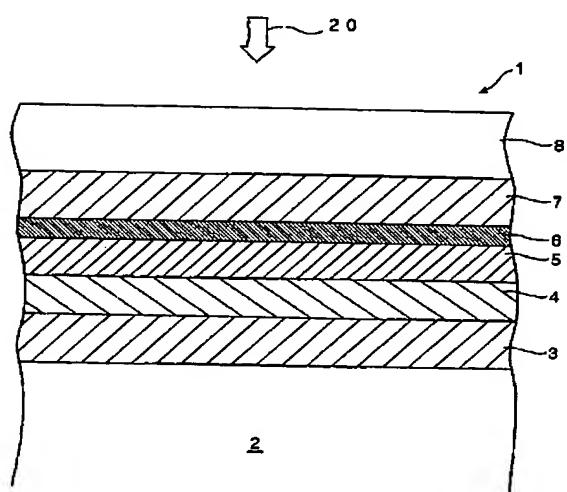
- [1] 390nmないし420nmの波長 λ を有するレーザ光が、0.7ないし0.9の開口数NAを有する対物レンズによって、集光されて、データが記録され、再生されるように構成された光記録ディスクであって、基板と、前記基板上に設けられ、10nmないし140nmの厚さを有する第三の誘電体層と、前記第三の誘電体層上に設けられ、5nmないし100nmの厚さを有する光吸收層と、前記光吸收層上に設けられ、20nmないし100nmの厚さを有する第二の誘電体層と、前記第二の誘電体層上に設けられ、2nmないし50nmの厚さを有し、貴金属酸化物を主成分として含む分解反応層と、前記分解反応層上に設けられる第一の誘電体層と、前記第一の誘電体層上に設けられ、 $10\mu m$ ないし $200\mu m$ の厚さを有する光透過層とを備え、前記光透過層を介して、前記レーザ光が照射されたときに、前記分解反応層に主成分として含まれている前記貴金属酸化物が貴金属と酸素に分解され、生成された酸素ガスによって、空洞が形成されるとともに、前記貴金属の微粒子が前記空洞内に析出することによって、前記分解反応層に記録マークが形成されるように構成されたことを特徴とする光記録ディスク。
- [2] 前記第二の誘電体層が、40nmないし100nmの厚さを有していることを特徴とする請求項1に記載の光記録ディスク。
- [3] 前記第二の誘電体層が、50nmないし100nmの厚さを有していることを特徴とする請求項2に記載の光記録ディスク。
- [4] 前記第二の誘電体層が、ZnSとSiO₂との混合物を主成分として含むことを特徴とする請求項1に記載の光記録ディスク。
- [5] 前記第二の誘電体層が、ZnSとSiO₂との混合物を主成分として含むことを特徴とする請求項2に記載の光記録ディスク。
- [6] 前記第二の誘電体層が、ZnSとSiO₂との混合物を主成分として含むことを特徴とする請求項3に記載の光記録ディスク。
- [7] 前記貴金属酸化物が、白金酸化物によって構成され、前記光透過層を介して、前記レーザ光が照射されたときに、白金と酸素に分解されることを特徴とする請求項1に記載の光記録ディスク。

- [8] 前記光吸收層が、SbおよびTeの少なくとも一方を含む合金を含んでいることを特徴とする請求項1に記載の光記録ディスク。
- [9] 前記第二の誘電体層および前記光吸收層が、前記分解反応層に前記空洞が形成されるのに伴って、変形するように構成されたことを特徴とする請求項1に記載の光記録ディスク。

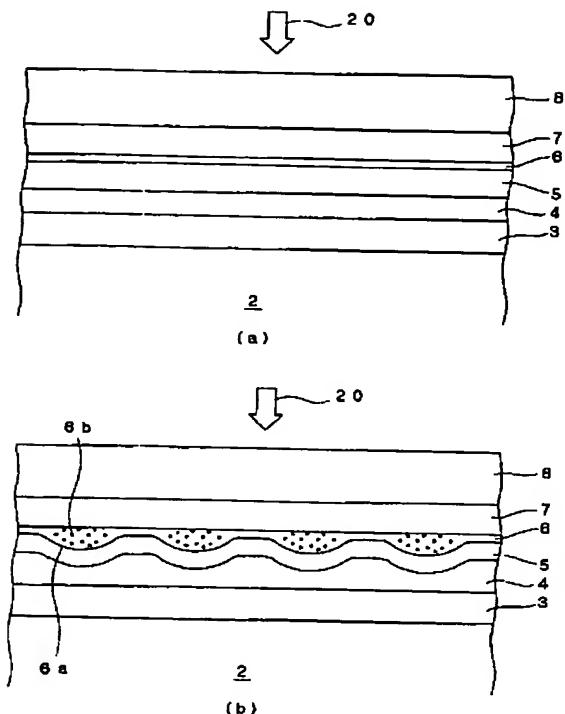
[図1]



[図2]



[図3]



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/009186

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
Int.Cl⁷ G11B7/24

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
Int.Cl⁷ G11B7/24

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched
 Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2004
 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2004 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2004

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
P,A	JP 2004-111004 A (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology), 08 April, 2004 (08.04.04), Full text; all drawings (Family: none)	1-9
P,A	JP 2004-87073 A (TDK Corp.), 18 March, 2004 (18.03.04), Full text; all drawings (Family: none)	1-9
P,A	JP 2004-39177 A (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology), 05 February, 2004 (05.02.04), Full text; all drawings (Family: none)	1-9

Further documents are listed in the continuation of Box C.

See patent family annex.

- * Special categories of cited documents:
- "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- "B" earlier application or patent but published on or after the international filing date
- "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed
- "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
- "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
23 July, 2004 (23.07.04)

Date of mailing of the international search report
10 August, 2004 (10.08.04)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Faxsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/009186

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
P,A	JP 2004-30891 A (Raitoku Kagi Kofun Yugen Koshi), 29 January, 2004 (29.01.04), Full text; all drawings & US 2003/228462 A1	1-9
P,A	JP 2004-20822-A (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology), 22 January, 2004 (22.01.04), Full text; all drawings (Family: none)	1-9
P,A	JP 2004-158134 A (Ricoh Co., Ltd.), 03 June, 2004 (03.06.04), Full text; all drawings (Family: none)	1-9
A	JP 6-262854 A (Konica Corp.), 20 September, 1994 (20.09.94), Full text; all drawings (Family: none)	1-9

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))

Int. Cl. 7 G11B 7/24

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl. 7 G11B 7/24

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1922-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2004年
日本国登録実用新案公報	1994-2004年
日本国実用新案登録公報	1996-2004年

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
PA	J.P. 2004-111004 A (独立行政法人産業技術総合研究所) 2004. 04. 08 全文、全図 (ファミリーなし)	1-9
PA	J.P. 2004-87073 A (TDK株式会社) 2004. 03. 18 全文、全図 (ファミリーなし)	1-9
PA	J.P. 2004-39177 A (独立行政法人産業技術総合研究所) 2004. 02. 05 全文、全図 (ファミリーなし)	1-9

 C欄の続きにも文献が列挙されている。 パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの

「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの

「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献(理由を付す)

「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

23. 07. 2004

国際調査報告の発送日

10. 8. 2004

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官(権限のある職員)

橋 均憲

5D 3045

電話番号 03-3581-1101 内線 3550

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP2004/009186

C(続き) 関連すると認められる文献	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する請求の範囲の番号
引用文献の カテゴリー*		
P A	JP 2004-30891 A (らい徳科技股ふん有限公司) 2004. 01. 29 全文、全図 & US 2003/228462 A1	1-9
P A	JP 2004-20822 A (独立行政法人産業技術総合研究所) 2004. 01. 22 全文、全図 (ファミリーなし)	1-9
P A	JP 2004-158134 A (株式会社リコー) 2004. 06. 03 全文、全図 (ファミリーなし)	1-9
A	JP 6-262854 A (コニカ株式会社) 1994. 09. 20 全文、全図 (ファミリーなし)	1-9